

Planare Sputtertargets

— Al, Ti, Edelstahl

robeko liefert planare Sputtertargets für Magnetrons sämtlicher Hersteller und eine Vielzahl von Anwendungen.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf kostengünstigen Targets aus kommerziell erhältlichen Werkstoffen wie Aluminium, Titan oder Edelstahl, aber auch Chrom und Molybdän.

Kurzspezifikationen:

Werkstoff	Kurzform	Reinheit	Herstellung
Aluminium	Al 1050	99,5%	Gegossen u. gewalzt
Aluminium	Al 4N / 5N	99,99% - 99,999%	Gegossen u. gewalzt
Titan	Ti Grade 2	99,3% - 99,8%	Gegossen u. gewalzt
Edelstahl	1.4541 / 321		Gegossen u. gewalzt
Chrom	Cr	99,5% - 99,97%	Pulvermetallurgisch
Molybdän	Mo	99,95 – 99,97%	Pulvermetallurgisch

Targetbild

Daneben liefern wir auch eine Vielzahl weiterer Materialien.

Ein Angebot erstellen wir gerne kurzfristig nach Vorlage einer Zeichnung, mit Spezifikation von Material, Reinheit und Abnahmemenge.

Für folgende Sputterquellen und Materialien kann auch ohne Zusendung einer Zeichnung ein Angebot erstellt werden:

Hersteller	Magnetrontyp	Targetabmessung	Material	Kacheln	Bestellnummer
Genco	SW2002300	200x2300x20 mm	Al	5	G-2002300-001-05
	SW2002300	200x2300x20 mm	Edelstahl	14	G-2002300-002-14
	SW2002300	200x2300x20 mm	Cr	42	G-2002300-003-42
	SW1251125	125x1125x10 mm	Ti	1	G-1251125-004-01